

『広島大学新技術説明会（ナノテク分野
素材分野）』

参加申込書

日時：平成18年5月19日（金） 10:30～16:30

場所：JSTホール

〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3

TEL: 03-5214-7995

(1) 参加申し込みについて

法人又は個人名											
所在地											
連絡先		Tel: () -									
		FAX: () -									
氏名	所属・役職	説明会参加希望者は下記に○をご記入ください。									
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	相談会	
ふりがな											
	E-mail :										
ふりがな											
	E-mail :										
ふりがな											
	E-mail :										

(2) 説明会について

	時間	説明会テーマ	発表者
①	11:00~11:30	有機薄膜トランジスタ用の高性能・高安定性材料	瀧宮和男 助教授
②	11:30~12:00	室温で多量の水素を吸蔵するマグネシウム材料	磯部繁人 PD
③	13:20~13:50	新しい有機半導体材料と薄膜トランジスタへの応用	大下浄治 教授
④	13:50~14:20	再生して繰り返し利用できる高選択性リン資源回収吸着剤	山中昭司 教授
⑤	14:20~14:50	熱プラズマジェットによる超速熱処理を用いたSi結晶成長技術	東清一郎 助教授
⑥	15:00~15:30	鋼のスパッタエッチングによる高密度・超微細・円錐状の表面突起物の形成	中佐啓次郎 名誉教授
⑦	15:30~16:00	三次元ベアチップ集積のための回路技術	佐々木守 助教授
⑧	16:00~16:30	メソポーラスシリカと酸化物超微粒子のナノ複合化技術と高活性分子選択的光触媒材料	犬丸啓 助教授

*個人情報保護について

ご記入いただいた個人情報については、第三者への開示は法令に基づく開示など特別な場合を除き、提供された目的を超えて開示いたしません。

ただし、次年度の開催案内など本学の事業活動の範囲内において利用させていただくことをご了承ください。

なお、これら案内の送付をご辞退される場合は、下記に○をご記入ください。



・次年度の開催案内など本学からの案内はお断りします。

【注意事項】

※お申し込みは FAX あるいは E-mail にてお願いします。

※お申し込みの締め切りは、平成18年5月10日（水）です。

《お問い合わせ・お申し込み先》

広島大学産学連携センター（担当者：井上・小田・堀尾）

〒739-0046 東広島市鏡山3-10-31

TEL: 082-421-3708 FAX: 082-421-3788

E-mail: oda67@hiroshima-u.ac.jp